含铁磁颗粒的颗粒膜自旋激发弛豫研究*

吴 强1 为 郑瑞伦2)

1(渝西学院物理学与电子信息工程系 永川 402168) 2(西南师范大学物理学院 北碚 400715) (2004年11月11日收到 2004年12月16日收到修改稿)

应用 $_{\mathcal{L}}d$ 交换作用模型 ,在对自旋格林函数 $_{\mathcal{L}}d$ 交换相互作用单环近似下 ,求出了含铁磁纳米颗粒的颗粒膜中自旋激发弛豫 .并以($_{\mathbf{a}}$ -C :H) $_{\mathcal{L}}$, $_{\mathbf{a}}$ Co $_{\mathbf{x}}$ 颗粒膜为例 ,探讨了自旋激发弛豫随温度的变化规律 .结果表明 :经自旋极化激发实现的自旋激化弛豫过程与温度无关 ,而经热激活的自旋激发弛豫过程与温度有关 .

关键词:自旋激发弛豫,颗粒膜,铁磁颗粒

PACC: 7530D, 7510J, 7650

1. 引 言

2. 基本方程

对于基底电子和磁性颗粒组成的自旋相互作用系统 ,应用 s-d 交换作用模型 ,在对自旋格林函数 s-d 交换相互作用单环近似下 ,可得到描述自旋激发 弛豫的方程 61 ,为简便起见 ,认为颗粒的局域电子处

于 d 态 ,其自旋激发用海森堡模型描述,颗粒较大使整个颗粒系统处于铁磁状态。同时认为基底的局域电子处于 s 态。颗粒的 d 电子系统与基底的 s 电子系统之间有交换相互作用,设交换常数 J>0. 忽略 s 系统中各电子的相互作用,这时 整个系统的哈密顿 H 为

 $H = H_{s^{o}}^{(s)} + H_{d^{o}}^{(s)} + H_{d^{o}}^{(int)} + H_{sd}$, (1) 式中 $H_{s^{o}}^{(0)}$ 是基底 s 电子系统的哈密顿、 $H_{d^{o}}^{(0)}$ 是颗粒的 d 态电子系统与外场 H 的相互作用哈密顿、 $H_{d^{o}}^{(int)}$ 为颗粒 d 态电子系统交换相互作用哈密顿, H_{sd} 为颗粒 d 电子系统与基底 s 电子系统相互作用哈密顿.

对基底电子和颗粒自旋引进温度格林函数,在自洽近似下对 r-r'作傅里叶变换后,由戴松方程得到自旋格林函数的一级近似后,将得到描述颗粒结构自旋激发的自旋格林函数的积分方程^{6]}

$$K_{\mathrm{dd}}^{(1)-+}(l,l',\omega_n)$$

$$= \sum_{\mathrm{dd}}^{(0)}(l,l',\omega_n) + \sum_{2,3} \sum_{\mathrm{dd}}^{(0)-+}(1,2,\omega_n)$$

$$\times \left[\frac{1}{2}\beta K(2-3) + \beta^2 \sum_{p,p',\lambda,\lambda'} J(p,\lambda,2)\right]$$

$$\times \sum_{\mathrm{s}}^{(1)-+}(p,p',\lambda,\lambda',\omega_n)J(p',\lambda',3)$$

$$\times K_{\mathrm{dd}}^{(1)-+}(3,l',\omega_n). \tag{2}$$
对自旋极化激发,计算包含有 J 和 $\sum_{\mathrm{s}}^{(1)-+}$ 的

^{*} 重庆市教育委员会科学技术研究项目(批准号 1031202)资助的课题。

[†] E-mail :wuq@cqwu.net

项,可得到描述自旋激发弛豫的方程

$$K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$$
= $K^{(0)}(r,\omega_n)\delta(r-r')$
+ $(A+B)K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$, (3)

其中

$$BK_{\mathrm{dd}}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$$

$$= \beta^2 K^{(0)}(r,\omega_n)\theta(r) \sum_{p,\lambda} \frac{1}{V_{\mathrm{a}}} \int \mathcal{J}(p,\lambda,r)$$

$$\times \sum_{\mathrm{ss}}^{(1)-+}(p,p',\lambda,\lambda,\omega_n)$$

 \times $J(p_i\lambda_i,r'')K_{\rm dd}^{(1)-+}(r'',r',\omega_n)dr''$, (4) 式中的 V_a 是颗粒原胞体积,积分沿颗粒体积 V 范围进行,J 为交换作用, $K_{\rm dd}^{(1)-+}(r_i,r',\omega_n)$ 是颗粒 d 电子系统温度格林函数的一级修正. $\sum_{s}^{(1)}$ 是未被相互作用线隔开的图线描述的本征能量. 求和 $\sum_{p_i\lambda_i}$ 是对基底单电子所有状态 $I(p_i\lambda_i)$ 求和.

按照固体理论 ,自旋激发弛豫由以自旋振动函数 $\chi(r,q)$ 为基矢的表象中 ,温度格林函数极点的虚数部分决定 . 为此 ,在以 $\chi(r,q)$ 基矢的表象中 ,写出温度格林函数为

$$K_{\mathrm{dd}}^{(1)-+}(q,\omega_n) \delta(q-q')$$

$$= \iint_V \chi^*(r,q) K_{\mathrm{dd}}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$$

$$\times \chi(r',q') \mathrm{d}r',\mathrm{d}q'.$$
将(3) 武移项得

$$(1 - A - B) K_{dd}^{(1)-+} (r, r', \omega_n)$$

$$= K^{(0)} (r, \omega_n) \delta(r - r').$$
(5)

将(4)在 χ (r,q)表象中表示并作 $i\omega_n \rightarrow \omega + i\delta sign\omega$ 解析延拓 其极点虚数部分等于

$$\operatorname{Im}\int_{V} \chi^{*}(r,q) (1-A-B) \chi(r,q) dr|_{\mathrm{i}\omega_{n} \to \omega + \mathrm{i}\partial \operatorname{sign}\omega}.$$
注意到 A 的表示式

$$AK_{\rm dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iint d(r,r'',q,\omega_n) e^{iq\cdot(r-r')} \times K_{\rm dd}^{(1)-+}(r'',r',\omega_n) dr'' dq,$$

和 B 的表达式(4),得到自旋弛豫为

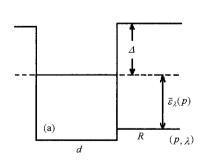
$$\hbar\nu(\omega,q) = 2\beta S^{z} \sum_{\substack{0 \ p \lambda}} \left| J(p,\lambda,q) \right|^{2}$$

$$\times \operatorname{Im} \sum_{ss}^{(1)-+} (p,p',\lambda,\lambda',\omega_{n}) \Big|_{i\omega_{n} \to \omega + i\delta \operatorname{sign}\omega}$$

$$= 4\pi S^{z} \sum_{\substack{0 \ p \lambda}} \left| J(p,\lambda,q) \right|^{2}$$

$$\times m_{\lambda}^{(p)} \delta(\hbar\omega - E_{\lambda}^{(p)}). \tag{6}$$

为简单起见,现只对长波近似(q 很小)情况作讨论.由于 $J \ll I$,此时颗粒自旋激发将由自旋极化决定,在此激发中颗粒自旋方向会同时改变,基底中的电子将从一个分立态(p, λ)的自旋能级向另一个具有自旋反转的分立态跃迁.电子态可以是在能量上处于基底中深能级局域电子态(图 I(a)),或者是由于电子从颗粒中热激活而生成的颗粒导带的那种状态(图 I(b)).由上述出发,可得到在这两种情况的自旋激发弛豫.



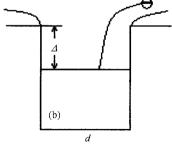


图 1 (a)基底中深能级局域电子态 (b)颗粒热激活时电子能量的变化

3. 由基底中深局域态能级间跃迁决定的弛豫

为了求得弛豫的具体公式 特假设:

1)颗粒结构中局域态 p 的能量分布和空间位置可以用单位体积中的能级密度 $g(\varepsilon_{\lambda}^{(p)}, r)$ 表征.引入能级密度后可将颗粒的自旋激发弛豫(6)式转化为对整个颗粒平均的颗粒结构的自旋激发弛豫.并且(6)式中对 p 和 λ 的求和将转化为对整个体积范

围和对整个具有态密度为 $g(\varepsilon,r)$ 的局域态能级的积分.由于(6)式中因子 $m_{\lambda}^{(p)}$ 的存在,对弛豫的基本贡献就是费米能级附近能量为 2kT 的局域态.并假定 $(E_{\lambda},T)=g$ = 常数

2)在(6)式中的交换相互作用由对颗粒体积 V 和对基底范围积分决定 ,即

$$\int (p / \lambda / q) = \int_{V} dr / \int dr \varphi_{\lambda}^{(p)*}(r)$$

$$\times$$
 J($r-r'$) $\varphi_{\lambda}^{(p)}(r)\chi(r',q)$.

设局域态波函数 $\varphi_{\lambda}^{(p)}$ 具有类氢特征 ,则相互作用 f(r-r')具有短程特征 ,函数 $f(p,\lambda,q)$ 在 $q\to 0$ 时 将随距离增大而按指数规律衰减 ,即 $f(p,\lambda,q)$ = $f_0e^{-\frac{\xi_p}{\lambda}P_R}$.这里的 $\xi_{\lambda}^{(p)}$ 是具有局域态(p,λ)的颗粒自旋相互作用半径的倒数 ,R 是类氢态 p 的中心到颗粒边界的距离 . 在对 N 个所有能级求平均时 ,也假定 f 以平均倒数半径 $\bar{\xi} = \sum_{p,\lambda} \xi_{\lambda}^{(p)}$ 按指数规律衰减 .即 $f \sim \exp(-\bar{\xi}R)$.

3)设颗粒间距 $l\gg 1/\xi$. 这时可以不考虑颗粒之间的相互作用 同时 基底导带顶与金属费米能级之差 $\Delta\gg kT$. 此时可将对颗粒的积分上限取为无穷大 ,对局域态能量的积分上限也取为无穷大.

在上述假定下 颗粒结构自旋激发阻尼将等于

$$\hbar\nu(\omega) = 2\pi S^{z} \int_{-\infty}^{\infty} d\varepsilon \int_{0}^{\infty} dr \cdot 4\pi r^{2} \bar{g} J_{0}^{2} e^{-2\xi r}$$

$$\times \left[\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - E/2)} + 1} - \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon + E/2)} + 1} \right] \delta(\hbar\omega - E)$$

$$= \frac{2\pi^{2} \bar{g} (\hbar\omega - g\mu_{B} H) \hbar\omega}{\xi^{3} S^{z} _{0}}$$

$$\times \ln^{2} \frac{2J_{0} S^{z} _{0}}{\hbar\omega - g\mu_{B} H}, \qquad (7)$$

这里 $E = 2 S^z e^{-\$r} + g\mu_B H$.

由(7)式可以看出,当 $\hbar\omega < g\mu_{\rm B}H$ 和 $\hbar\omega > g\mu_{\rm B}H$ + 2 S^z $_0J_0$ 时,阻尼为零.当 $\hbar\omega = g\mu_{\rm B}H + 2{\rm e}^{-2~S^z}$ $_0J_0$ 时,阻尼最大,其最大值为

$$\hbar \nu_{\text{max}} = 16\pi^2 g J_0 / e^2 \xi^3 \tag{7'}$$

由(7)还可以看出,决定基底中深能级局域态能级和自旋反转的弛豫系数与温度无关。

4. 在热激活条件下决定颗粒中电子能 级之间跃迁的弛豫

现研究金属颗粒的费米能级处于比基底导带底

还低 Δ 的情况下基底中颗粒的能带结构. 热激活时 电子克服势垒 Δ ,而颗粒具有与进入颗粒中的电子相同的电荷. 假设颗粒是直径为 d 的球 ,那么 Z 个电子由颗粒逸出将导致颗粒能量降低 $U=Ze^2/2$ (见图 1(b)) ,这里 $C=\bar{c}$ d/2 为介电常数为 \bar{c} 的基底中颗粒的电容. 部分热激活电子并不是颗粒在无限远处 ,而是形成颗粒的电子" 屏蔽".电子屏蔽的波函数由颗粒库仑场决定并认为是类氢波函数 ,我们只考虑类氢 s 态 则电子屏蔽波函数为

$$\varphi_n(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{n}\right)^{3/2} F\left(-n + \frac{1}{2} 2 \frac{2Z_{\rho}}{n}\right) e^{-Z_{\rho}/n}$$
,

这里 $\rho = me^2 |r|/h^2$, F 为合流超几何函数 , 式中已用记号 n 代替(p , λ)(6)式中的函数 J(p , λ , q)= J(n,q)可由对颗粒和对基底范围积分确定 . 对于类氢 s 态 , 量子数 n 很大时 , n $q \rightarrow 0$ 时 相互作用的基本项等于

$$J(n,0) = \frac{J_0 Z^3}{\pi n^3} + O(n^{-4}). \tag{8}$$

在(6)式中用积分代替求和并考虑到精确到 $O(n^{-4})$ 项的(8)式,以及 $E_{\lambda}^{(p)} = E_n = \epsilon_{n \downarrow} - \epsilon_{n \uparrow} = g\mu_B H + 2 J(n,0) S_0$,在 $\hbar \omega > g\mu_B H$ 的条件下,可以将(6)式的自旋激发阻尼系数改写为

$$\hbar \mathcal{L}(\omega) = \frac{\pi (\hbar \omega - g\mu_{\rm B} H)}{2 S^{c}_{0}}$$

$$\times \sum \left\{ \frac{1}{e^{\beta(\Delta + f_{n})} + 1} - \frac{1}{e^{\beta(\Delta + f_{n} + \hbar \omega)} + 1} \right\} \delta(\hbar \omega - E_{n})$$

$$= \left(\frac{\hbar \omega - g\mu_{\rm B} H}{2J_{0} S^{c}_{0}} \right)^{2/3}$$

$$\times \frac{\pi^{2/3} J_{0} Z(e^{\beta \hbar \omega} - 1)}{3(e^{-\beta(\Delta + f)} + 1) I e^{\beta(\Delta + f + \hbar \omega)} + 1}, \qquad (9)$$

这里 $\beta=1/k_{\rm B}T$, $k_{\rm B}$ 为玻尔兹曼常数 , T 为绝对温度 ; $f_n=U-\xi/n^2$ 是从颗粒边界附近的导带底算起 , 处于激活态 n 的能量 . 其中的 $\xi=mZ^2\,e^4/2\,h^2$,而 f 为

$$f = U - \frac{\xi}{Z^2} \left[\frac{\pi (\hbar \omega - g \mu_B H)}{2J_0 S^2} \right]^{2/3}.$$
 (10)

在计算(5)式时 f_n 和 f 应为正值. 弛豫的最小值由 $\hbar\omega = g\mu_B H$ 或 f = U 决定 ,当 $\hbar\omega < g\mu_B H$ 时 ,弛豫为 0 ;而驰豫的最大值由(9)式取 f = 0 时得到 ,结果是

$$h\nu_{\text{max}} = \frac{J_0 U Z^3 (e^{\beta h \omega} - 1)}{3 \xi [e^{\beta \Delta} + 1] [e^{\beta (\Delta + h \omega)} + 1]} \times \left(\frac{\pi}{2J_0 S^Z}\right)^{4/3}, \qquad (11)$$

由(11)式看出,热激活情况所决定的自旋弛豫不仅与交换作用常数 J_0 等有关,而且还与温度 $\beta=1/k_BT$ 、颗粒的费米能与基底导带底间的差 Δ 、激活能 I/ 等有关

5. 颗粒系统的自旋弛豫随温度的变化

5.1. 含 Co₈₆ Nb₁₂ Ta₂ 颗粒的 SiO₂ 膜的自旋激发弛豫

文献 3 4]的研究表明 :含 Co_{86} Nb_{12} Ta_{2} 颗粒的 SiO_{2} 膜中,颗粒的费米能与基底导带底间的差 Δ 较大,它的自旋激发弛豫由(8)式决定.由(8)式可以看出,它的自旋激发与温度无关.

5.2.(a-C :H), CO, 颗粒膜的自旋激发弛豫

设 Co 颗粒粒径 d=2nm ,则 $\bar{\xi}=1\text{nm}^{-1}$,膜厚 200nm ,Co 含量在 x=0.24 到 x=0.46 之间变化.由 $C=\bar{\epsilon}d/2$ 可求得颗粒电容 C ,进而求得 $U=Ze^2/2C$.这里的 $\bar{\epsilon}$ 和 Z 分别是 Co 的介电常数和核电荷数.文献 7 始出 $\bar{\epsilon}=5.5$,Z=3 ,由此得到 $C=5.5\times10^{-9}\text{F}$ 以及 $U=0.7\times10^{-29}\text{J}$.

局域态密度可这样考虑:一个颗粒体积 ν_0 = $4\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3/3$,由 Co 含量在 x=0.24 到 x=0.46 范围内 ,可求出单位体积颗粒数 ,再利用公式^[8]

$$g = \frac{3}{2} \frac{n}{\epsilon_{\rm F}} \epsilon_{\rm F} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{1/3}$$

(式中的 n 为单位体积价电子数)

可求得 $g \approx 1 \, \mathrm{eV}^{-1} / \mathrm{nm}^{-3}$. 而文献 9 始出 $J_0 = 0.1 \, \mathrm{eV}$, $S_0^z = 1/2$;当 H = 0 时 , $\omega = 20 \pi \mathrm{GHz}$. 文献 3 A]的 实验研究表明 ,满足 $\Delta^* \ll kT$. 这时可用(10)式计算自旋激发弛豫.

取 $\Delta = 0.02 \text{ eV}$ 作计算 得到的 $\hbar\nu_{\text{max}}$ 随温度的变化规律如图 2 中的曲线 1. 由图可以看出(a-C:H) $_{-x}$ CO $_x$ 颗粒膜的自旋激发弛豫随温度变化而变化 ,而且温度 T < 400 K 时, $\hbar\nu_{\text{max}}$ 随温度升高而增大;

而 T > 400K 时 ,随温度升高而减小 . 但总体来讲随温度变化并不大 . 如果取 $\Delta = 0.2$ eV ,其他值保持不变 ,则作出的 $\hbar\nu_{\max}$ 随温度 T 的变化曲线见图 2 中的曲线 2 ,由此看出 随着交换常数 J_0 的增大 ,自旋激发弛豫将减小 ,但 $\hbar\nu_{\max}$ 随温度变化的趋势仍相同 .

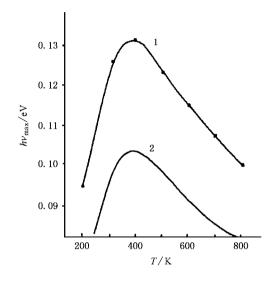


图 2 自旋激发弛豫随温度的变化

6. 结 论

- 1. 含铁磁颗粒的颗粒膜的自旋激发弛豫可应用 s-d 交换作用模型 ,在对自旋格林函数 s-d 交换相互作用单环近似下求得 结果如(6)式的描述.
- 2. 基底中局域电子态既可以处于深能级态,也可以是颗粒的热激活的电子屏蔽状态. 在第一种情况下 经自旋极化激发(自旋极化弛豫)实现的颗粒自旋弛豫过程与温度无关,可由(7)式描述;在第二种情况下,其自旋激发过程明显依赖于温度,可由(9)式描述,其最大弛豫由(11)式表示.

3 (a-C :H), Co_x 颗粒膜的自旋激发最大阻尼与温度和交换作用 J_0 有关 ,当温度 T < 400K 时 ,它随温度升高而增大 ;而 T > 400K 时 ,随温度升高而减小 .给定温度下它随 J_0 的增大而减小 .

^[1] Matini S , Takanashi K , Yakushiji K and Fujimory H 1998 J . Appl . Phys . 83 6524

^[2] Wang W L Jiang Z S , Du Y W 1995 J. Appl . Phys . **78** 6679

^[3] Л. В. Луцев , С. В. Яковлев. 2000 , Сб. тр. X № Межэунар. школысеминара. "Новые магнитные материалы микроэлектроники". М. (20-23 июня). С.524.

- [4] Л.В. Луцев ,С. В. Яковлев ,Ю. Е. Калинин ,А. В. Ситников , О. В. Стогней , В. И. Синлицкий. 2000 , Тез. докл. ∐ Межэунар. конФ. " Аморфные и микрокристаллические полупроводники". СПб(3 – 5 июля). С. 77.
- [5] Niu Q, Wang X D, Kleinman L, Liu W M, Nicholson D M C and Stocks G M 1999 Phys. Rev. Lett. 83 207
- [6] Ф. Трев. Ведение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов фурье. Пеевдодифференциальные операторы. Т.1. Мир "М.(1984).360с
- [7] Ma Q F 1986 Practical Manual on Properties of Thermal Physics
 (Agricultural Mechanic Press Beijing, China), 1972(in Chinese]] 马 庆芳 1986 实用热物理性质手册(北京:中国农业机械出版 社)1986,972]
- [8] Gu B L and Wang X K 1989 Solid-state Physics (Beijing:Tsinghua University Press)p13(in Chinese I 顾秉林、王喜坤 1989 固体物 理(北京 清华大学出版社)第13页]
- [9] Луцев Л В , Звонарева Т К , Лебелев В М 2001 Писама в ЖТФ 27 (15) 84

The spin excitation delay for granular films with ferromagnetic granules *

Wu Qiang¹⁾ Zheng Rui-Lun²⁾

¹\(Department of Physics and Electronics Information Engineering , Western Chongqing University , Yongchuan 402168 , China)
²\(School of Physics , Southwest China Normal University , Chongqing 400715 , China)
(Received 11 November 2004 ; revised manuscript received 16 December 2004)

Abstract

With the *s-d* commutative operation model and under the condition of the approximate single-loop of *s-d* commutative reciprocity for spin Green function, we worked out the spin excitation delay for granular films with ferromagnetic granules, and using the (α -C :H)_{1-x}Co_x granular film as an example, we explored the rules that spin excitation delay changes with temperature. As a result, the process of the spin excitation delay through spin-polarized excitation is not related to temperature; however, the process through thermal excitation is temperature-dependent.

Keywords: spin excitation delay, granule film, ferromagnetic granule

PACC: 7530D, 7510J, 7650

 $^{^*}$ Project supported by the scientific and technological foundation of the Chongqing educational committee , China. (Grant No. 031202).